

(11) Publication number:

55129341 A

Generated Document.

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: 54038092

(51) Intl. Cl.: G03C 1/71 C08L 61/10 G03F 7/08 H01I

21/302 G03C 1/52

(22) Application date: 29.03.79

(30) Priority:

(43) Date of application

publication:

07.10.80

(84) Designated contracting

states:

(71) Applicant: DAICEL CHEM IND LTD

(72) Inventor: KUBO KEIJI

ISHIHARA TETSUO

(74) Representative:

# (54) PHOTOSENSITIVE COVERING COMPOSITION

(57) Abstract:

PURPOSE: To enhance the coating properties of a photosensitive composition prepared by blending an alkali-soluble phenol-formaldehyde resin with a photosensitizer and enhance the coat characteristics of the resulting film by adding a specified resin such as epoxy resin.

CONSTITUTION: To a photosensitive composition prepared by mixing a photosensitizer such as 4,4'-diazidophenylamine and an alkali-soluble phenol-formaldehyde resin such as phenol-novolak resin in a ratio of about 1:0.5W6 by wt. is added 5W40wt%, preferably 7W30wt% of one or more kinds of resins selected from epoxy resin preferably having a MW of about 500 or less, butyral resin preferably having a butyral conversion degree of about 60W70mol% and obtained from polyvinyl alcohol having an average polymerization degree of about 250W2,000, acrylic resin, preferably acrylic acid-acrylic acid ester copolymer, and butyl-etherified phenol resin, preferably butyl-etherified resol type phenol resin.

COPYRIGHT: (C)1980,JPO&Japio

# 09 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

昭55—129341

⊕Int. CL®	識別記号	厅内整理番号	④公開 昭和55年(1980)10月7日
G 03 C 1/71 C 08 L 61/10 G 03 F 7/08	103	6791—2H 7455—4 J 7267—2H	発明の数 1 審査請求 未請求
H 01 L 21/302 G 03 C 1/52		6741—5F	(全 5 頁)

### **匈感光性被覆組成物**

②特 願 昭54-38092

②出 願 昭54(1979)3月29日

⑩発 明 者 久保圭司

尼崎市次屋字林シ238

70発 明 者 石原哲男

伊丹市昆陽字佐藤前22の1

①出 願 人 ダイセル化学工業株式会社 堺市鉄砲町1番地

四代 理 人 弁理士 野河信太郎

明 細 書

1.発明の名称

感光性被發組成物

#### 2.特許請求の範囲

1度代別とアルカリ可溶性フェノールホルムアルデヒト樹脂を含有する感光性組成物において、 該組成物中にエポキシ樹脂、ブチラール樹脂、アクリル樹脂及びブチルエーテル化フェノール樹脂 より選ばれる。少なくとも1種の添加剤を5~40 重量多含有するととを特徴とする感光性被優組成物。

#### 3.発明の詳細な説明

本発明は、感光化剤、アルカリ可溶性フェノー ルホルムアルデヒド樹脂及び低加剤からなる改良 された塗工性及び良好な被膜を与える感光性被優 組成物に関するものである。

従来アルミニウム、亜鉛の如き金属板の支持体 上に感光性材料として、アンド化合物、0-+ノ ンジアジド化合物又は有機溶剤可溶性ジアゾ化合物と、且つアルカリ水溶液で現像可能なフェノールホルムアルデヒド樹脂を含む溶液を塗布し、印刷版として使用する方法は公知である。また、上記の感光性被優組成物は、金属メッキ用、あるいは金属、セラミック、ガラス等のエッチング用のフォトレジストとしても利用される。

しかしながら、フェノールホルムアルデヒド樹脂を使用したこの種の公知の被覆組成物は、フェノールホルムアルデヒド樹脂の重合度が低いために塗工に当つて溶液粘度を上げることができず塗工性に劣り、また、との被覆組成物より得られる被覆船は、被覆が脆いこと、引換き傷が付き易いと、耐摩耗性に劣ること、基質の金銭板に対する接着性が悪いこと(接着性が悪いと、例えばフォトレジストのエッチングの際にアンダーカットのレリーフしか得られない等の不都合が生じる)、ピンホールが多い等の被膜特性上の欠点を有していた。

これを改良する目的で、ポリ酢酸ビニル、エチ

(2)

(1)

本発明の発明者らは上記のような欠点を改善するために鋭意検討の結果、通常の k光(刺とてルカリ可溶性フェノールホルムアルデヒド樹脂を含有する感光性組成物に、エポキシ樹脂、プチラール樹脂、アクリル樹脂及びプチルエーテル化フェノール樹脂(これらは、いずれもフェノールホルム

(3)

可裕)等が挙げられる。その代表的なものを例示 すれば下記の通りである。

(i)アジド化合物: 4,4'-ジアジドジフェニルアミン、3,3'-ジメトキシー4,4'-ジアジドジフェニル、4,4'-ジアジドスチルペン、4,4'-ジアジドカルコン、2,6-ジー(4'-アジドペンサル)シクロヘキサノン、1-アジドピレン

(i) 0 -キノンジアジド化合物: 1 ,2 -ベンソキノンジアジド(2) - 4 - スルホン酸または 1,2 - ナフトキノンジアジド(2) - 5 - スルホン酸とフェノールホルムアルデヒド樹脂とのエスマル、1,2 - ベンゾキノンジアジド(2) - スルホン酸または 1,2 - ナフトキノンジアジド(2) - 5 - スルホン酸とボリヒドロキシフェノールまたは 2,3,4 - トリヒドロキシベンゾフェノンとのエステル

(章)ジアゾ化合物:P - ジアゾジフェニルアミンとホルムアルデヒドの勘合生成物とP - ドル

アルデヒド樹脂との相溶性が優れている)から選ばれる少なくとも1種を添加した組成物とするととにより、強工性が改良され、また、この組成物より得られる被優層の被膜は柔軟性に富み、引援、基質との設定性に優れ、 き傷が付き難く、耐摩耗性が改良され、ビンホー 11字様人ルが非常に少なく均一で美麗である等の優れた被膜特性を示すことを見い出し本発明に到達した。

即ち、本発明は、感光化剤とアルカリ可溶性フェノールホルムアルデヒド樹脂を含む感光性組成物に、エボキシ樹脂、プチラール樹脂、アクリル樹脂及びプチルエーテル化フェノール樹脂より選ばれる少なくとも1種の添加剤を5~40重量多添加してなる感光性被機組成物を提供するものである。

本発明の感光性組成物に用いるととのできる感光化剤としては、ジャロミラ・コサー (Jaromir Kosar) 著 | Light-Sensitive Systems; John Wiley & Sons Incorporation」の第321~352頁に記載されているアジド化台物、ローギノンジアジド化合物及びジアン化合物(有機搭剤

(4)

エンスルホン 酸または 2 - ヒドロキシー 4 - メトキンペンゾフェノン - 5 - スルホン 酸との反 . 応生成物

本発明の感光性組成物に用いることのできるアルカリ可溶性フェノールホルムアルデヒト樹脂としては、通常のフェノールノボラック樹脂、ロークレゾールノボラック樹脂、カシュー変性ノボラック樹脂、アルギルフェノールとフェノール等との共稲合/ボラック樹脂等が選当である。これらは、単独で用いるのみでなく、復合してもさしつかえない。

本発明の感光性組成物中の感光化剤とアルカリ 可高性フェノールホルムアルデヒト樹脂との混合 割合は、感光化剤により異なるが、一般的には、 重量比が2:1~1:6の範囲が好ましい。

本発明の組成物に称加される影加剤としては、 ェポキシ肉胞、プチラール関脂、アクリル樹脂及 びプチルエーテル化フェノール樹脂がある。

エポキシ樹脂としては過常の市飯のものが使用

できるが、常温で液状で、分子量500以下のものが好ましい。例えば、常温で液状で、分子量500以下のビスフェノールA、ピスフェノールド、ハロゲン化ピスフェノールA又はレゾルシンとエピクロルヒドリンとの福重合体が好ましいものとして挙げることができる。市販の商品としては、例えばシェル化学社製のエピコート815、エピコート827、エピコート828等が好ましいものとして挙げられる。

ブチラール樹脂としては、市販の有機溶剤可溶性のブチラール樹脂から全てのものが使用可能であるが、好ましくは、平均重合度250~2000のポリピニルアルコールから待られるブチラール化限60~70 モルダのものがよい。

アクリル 树脂としては、アクリル酸とアクリル酸エステル、例えばアクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸 2-エチルへキシル等との共重台体が好ましい。これらの共重台体は、アクリル酸含量が多くなるとアルカリ水溶液に対する 番解性が増大し、このよりな

(7)

や用途によつて染料や増感剤等を含有するととが できる。

本発明の感光性被限制成物は、前記した混合成分を有機密削に加え、溶解させるととによって調製するととができる。この場合の有機密削としては、トルエン、キシレン、ペンセン、酢酸エチル、酢酸ブチル、セロソルブアセチート、メチルエチルクトン、シクロヘキサノン、セロソルブ(メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、フェニルセロソルブ等)、ジオキサン等が単独あるいは混合密供として用いられる

このようにして調製した塗布液は、従来公知の 万法、例えばロール塗布法、エアナイフ塗布法、 設改法、回転盗布法、スプレー逸布法等によつて 様々の基板上に塗布し、乾燥せしめることによつ て感光性被後駆を形成せしめる。かかる基板とし ては、アルミニッム、亜鉛、鋼等のような金属板、 ポリエチレンテレフタレート、ポリスチレン、ポ リアロビレン等のようなブラスチックフイルム、 上記のような金属がラミネートもしくは蒸漕され アクリル樹脂の添加によって組成物全体の溶解性が増加するので現像性に悪影響を及ぼすので、アクリル酸含量が数重量が以下のものが好適に使用される。また、適度の平均重合度のものが用いられ、30°Cにおける粘度(バスク)が3000~6000cpsのものが好ましい。

ブチルエーテル化フェノール樹脂としては、無 反応型のフェノールホルムアルデヒド樹脂(レゾール型フェノール樹脂)をブチルエーテル化した ものが用いられる。

本発明において、感光性組成物に添加するエポキシ樹脂、ブチラール樹脂、アクリル樹脂及びブチルエーテル化フェノール樹脂より選ばれる少なくとも1種の量は、感光材料の現像性に懸影響を与えない程度にとどめるべきであり、一般的には感光性組成物に対して5~40重量が、好ましくは7~30重量がの範囲である。5重量がより少ないと添加の効果が得られず、40重量がより多く添加するとアルカリ現像性が損なわれる。

又、本発明の組成物は、その成分化合物の種類 (8)

た私もしくはプラスチックフィルム等が含まれるo 本発明の感光性被覆から得られる感光材料はカ ーポンアーク灯、水銀灯、キセノンランプ、タン グステンランプ等の光顔により露光されたのち、 現像液で処理する。現像液としては、基本的には 従来から公知のアルカリ溶液が使用される。例え は、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、ケイ酸 ナトリウム、第3リン酸ナトリウム等のアルカリ 類やエタノールアミンのような塩基性溶剤等の水 密放がある。とれらのアルカリ水溶液は単独であ るいは混合して用いることができる。更に必要な 場合には、これらのアルカリ水溶液にある種の有 **機溶剤、例えばペンジルアルコール、イソプロビ** ルアルコール、メチルセロソルプ等を加えること も可能である。又、特に必要ならば現像液の中に 界面活性剤を添加することもできる。

次に実施例を挙げて本発明を例証する。 実施例1 及び 比較例1 感光化剤(1,2-ナフトキノンジアジド(2)-5

(9)

ースルホニルクロライドとアル 5 g カリ可溶性フェノールノボラン ク例脂との輸合物 )

アルカリ可溶性クレゾールノポラック樹脂 10 8

エポキン樹脂(エピコート828、シエル 3 g 化学社製)

密剤(メチルエチルケトン/メチルセロソ ルプアセテート=2/1) 100 f

なむエピコート828は市販のビスフェノール 系エボキン樹脂で下記の性状を有する。

融点(デユランス水銀法) : 常温で液状

色(ガードナー、25°C) : 2 max

粘度(ポイズ、2.5℃) : 110~150

. エポキ サイド当童 : 182~194

分子量 : 約355

91)

接着性、引援を傷の付き難さ、耐摩耗性、皮膜の 柔軟性、ピンホール発生率等で優れていた。

#### 実施例2

感光化剤(1,2-ナフトキノンジアジド(2)-5 ースルホニルクロライドとポリ ヒドロキンフェノールとの縮合物) 79

アルカリ可裕性フェノールノポラック樹脂 78

プチルユーテル化フェノール樹脂 49

洛剤(メチルエチルケトン/メチルセロソ ルブアセテート= 2/1 ) 100 g

実施例1と同様な操作により同様の良い結果が得 ちれた。

#### 実施例3

- 2 , 6 - ジ - ( 4(- T ジ ドベン ザル ) 2 g -シクロヘキサノン

アルカリ可溶性フェノールノポラック樹脂 10 8

上記組成物格液をフィルターでろ追したものをスピンナー塗布機でシリコンウェハー上化塗布し、70℃で10分間空気乾燥器中で乾燥した。免染後、超高圧水銀灯を光源としてネカマスクを通して1分間露光した。光の燃射されたウェハーは4 多第3リン酸ナトリウム液(液温25℃)に浸液し現像した。その結果、優れた解像力を有するパターンが得られた。これをファ化丁ンモニウムでフォトレジストをエッチングしたが、接着性がよいために丁ンダーカットがほとんどない解像力の優れたレリーフを得た。

また、ひび割れやピンホールもなく引援を傷が 付き難く、耐摩耗性に優れ、皮膜の柔軟性も認め られた。

次に実施例1における本発明ف成物の比較例として実施例1のエポキン樹脂を使用せず、その他は全て上記実施例1と同様に配合して得た従来の組成物をシリコンウェハー上に盗布し、露光、現像及びエッチングを行つた。得られたレリーフを比較したところ、実施例1のレジスト材料の万が

02

プチラール樹脂(エスレックス BLS、 2 g 積水化学製)

裕剤(エチルセロソルプアセテート/トルエン/ 酢酸プチル=2,1/1) 100 g

上記組成物溶液をフィルターで行過したものをロール強布機で、予め表面処理された写真凸版用 亜鉛板に強布し、80°Cで20分間空気を躁器中で乾燥した。乾燥後、超高圧水銀灯を光顔として、ポンフィルムを通して2分間密密が進化した。これを水酸化ナトリウム0.3%を含む現像液の優れたレンスト像が得られた。引続いて、10%硝酸でエンスト像が得られた。引続いて、10%硝酸でエンタを行つたととが判別した。ブチラール樹脂を添加した組成物は、未添加のものに比べ、待られる感光性被膜及び現像、エンチングを取ったの環角性及び強度、引振き傷の付き難ざ、皮膜の柔軟性、耐摩耗性等が向上していた。

40

特開昭55-129341 (5)

奥施例4

光増感剤(実施例1と同じ) 5

アルカリ可能性フェノールノボラック樹脂 10 g

アクリル樹脂(アロン 5 P - 9001、 1.59

東亜合成製)

密剤(メチルエチルケトン/メチルセロソ

ルフフセテート= 2/1 )

100 8

実施例1と同様の操作により同様の良い結果を得た。

#### 実施例 5

上記組成物を用いて実施例3と同様の操作を行い、良好な結果が得られた。

#### 奥施例 7

光増感剤(実施例1に同じ) 5 g
 アルカリ可溶性フエノールノポラツク樹脂 10g
 プチルエーテル化フエノール樹脂(実施例2に同じ) 3 g
 アクリル樹脂(実施例4に同じ) 1 g
 プチラール樹脂(実施例3に同じ) 0.5g
 R 剤 100g

・(メチルエチルケトン/メチルセロソルブアセテー ト/酢酸プチル=4/2/1)

上記組成物を用いて実施例1と同様の操作を行い、良好な結果を得た。

代理人 弁理士 野河信太郎

50秒開露光し、5 多メタケイ酸ナトリウム水溶液で2分間現像し、現像後水洗した。

次に、トルエンスルホン酸ナトリウム、アルコール及び水からなる処理液を浸ませた脱脂綿で現像したシート材料を軽くこすることにより、ポリアミド層をフォトレジスト脳の開放画像領域でポリエステルフイルムからきれいに除去できた。得られた画像材料は写真製版のための製版用マスターとして有用であつた。

#### 突施例 6

2,6 - ジ - ( 4' - アジドベンザル ) - 4 - メチルシクロヘキサノン 29

アルカリ可溶性クレゾールノホラツク樹脂 109
エポキシ樹脂(実施例1 K 同じ ) 0.59

ブチラール樹脂
(エスレヴクスBMS、積水化学製 ) 19

路 剤
(エチルセロソルブアセテート/トルエン/

06